4D09

NLO 材料設計のための超効率的計算方法および解析方法の開発

(九大院・総理工¹、JST, さきがけ²) 大西 真一¹、折本 裕一¹、Gu Feng Long¹、青木 百合子^{1,2}

[**緒**育] 現在、波長変換素子や光スイッチング素子など、光デバイスの開発において非線形光学(NLO)材料探索 のための理論設計が盛んに行われている。特に有機系NLO材料は化学修飾や応答速度などの点で無機系NLO材 料に勝る。そこで、有機系NLO材料の効率的な理論設計を行うために高分子の理論的重合法(Elongation法)¹に対 してFinite Field (FF)法のアプローチを結合させたElongation-FF法²を開発した。前回は本方法を種々のパター ンでドナー、アクセプター置換させたポリジアセチレンに適用し、ドナー、アクセプターブロックが交互に配置 した系が最も大きな非線形光学性を持つことを示した。³今回は分子性結晶系NLO材料の理論設計を目指して、 Elongation-FF法をUrea結晶を始めとする分子性結晶に適用した。さらに、分子間相互作用(主に水素結合)の非 線形光学性に対する影響を調べるためにThrough-Space/Bond(TS/TB)解析法⁴を用い、Elongation-FF法による 結果と合わせて新規な分子性結晶系NLO材料に対する分子設計指針の提案を試みる。

[理論] Elongation 法とは、適当な大きさの出発ク ラスターに対して、任意のフラグメントを付加し て系を次々と伸長させて、ランダム高分子鎖の電 子状態を効率的に求める方法である。まず、出発 クラスターの Hartree-Fock 方程式を解いて正準分 子軌道(CMOs)を得る。次に、出発クラスターに対 して Frozen (A)領域、Active(B)領域に分けた後、 CMOs に対してユニタリー変換を行い、各領域に それぞれ局在化した分子軌道(LMOs)をつくる。そ の際、従来は2個の CMO 間のユニタリー変換を 繰り返すことにより LMOs を求めていたが、直交 基底の密度行列の対角化により全体の CMOs を1 度に LMOs に変換する方法を新しく開発し、局在





化に要する時間の大幅な短縮が可能になった。続いて、新しいフラグメントをB領域の末端から付加させて、高 分子鎖を伸長する。この際、A領域とフラグメント間の距離が十分離れているので、B領域に局在化している LMOs とのみ相互作用させても、全エネルギーの精度にはほとんど影響しない。したがって、Fock 行列の対角 化に要する次元の大きさを減らすことができる。その結果、解くべき相互作用領域が一定になるので、最終的に 高分子鎖の電子状態が *O*(N)で得られる。

Elongation-FF 法は Fock 演算子の1電子項の部分に電場摂動項-*E*・r を加えて対角化、局在化を繰り返すことにより、電場による摂動を含んだ全系の電子状態を効率的に得る方法である。最後に各電場で得られた全エネルギーを電場で数値微分することにより、分子(超)分極率が得られる(Fig. 1)。

一方、TS/TB 解析法では軌道指数を無限大、すなわち軌道を無限小に収縮させることにより特定軌道間の Fock 行列要素を 0 にする。その結果、軌道間相互作用がカットされ、相互作用カット前後の結果を比較することにより分子内、あるいは分子間相互作用の定量的解析が行える。

[結果] Urea結晶中には2通りの異なる配向(Linear:主軸方向に対 して平行、Transverse:主軸方向に対して垂直)が存在する(Fig. 2)。 まず、結晶のパッキング効果を調べるために、それぞれの方向で Elongation法によって一次元方向に伸長させて α 、 β の結晶パッキン グ比X_{cluster}/NX_{monomer}(X= α 、 β)を計算した。Linear方向の β の主軸要 素における結晶パッキング比の鎖長依存性をFig. 3 に示した。 Linear方向の β_{zzz} において、比は1よりも小さくなっており、分子間 相互作用が非線形光学性を弱めていることがわかる。特に電子相関 を考慮した場合、結晶パッキング比がHFレベルに比べてかなり小さ くなっているが、これは分子間水素結合効果をより有効に取りこん でいるためだと考えられる。



Fig.2 Urea 結晶中の2種類の配向

分子間相互作用による非線形光学性の影響を調 べるために、Ureaクラスターの分子間TS相互作用 と6の関係を調べた。相互作用カットの対象は酸素 原子 2py,2p2軌道と2つの水素原子 1s軌道間であり、 これにより分子間水素結合がカットされると期待 できる(Fig.4)。2種類の配向における、分子間 TS相互作用カットによるα、6の主軸要素の変化を Table 1 に示す。括弧内の数字(%)は全く分子間 相互作用が存在しない仮想的な系のα、6からのず れである。仮想的な系の分子(超)分極率とは、 例えばLinear方向のαではモノマーの値を単純に2 倍したものである。Linear方向において、αは分子 間相互作用の存在により仮想的な系に比べて値が 大きくなっている。これに対して分子間TS相互作 用をカットすることにより仮想的な系からのαのず



Fig. 3 Urea **クラスターの結晶パッキング比** の鎖長依存性

れが、例えばHF/3・21G基底関数系では 13.5%から 7.2%に半分近く減少している。他の基底関数系においても同 様の傾向が見られる。したがって、分子間相互作用が水素結合に起因していると考えると、水素結合効果により 加成性以上にαが増加していると言える。一方、6に関しては分子間相互作用の存在により値が小さくなっており、 これはFig. 3 の結晶パッキング効果の結果と一致している。Hartree-FockレベルではTS相互作用カットを行うこ とにより仮想的な系の値から遠ざかっている場合もあるが、電子相関を考慮することにより全ての基底関数系に おいて仮想的な系の6に近づいており、水素結合効果により8が減少していると言える。

これらの結果は、本解析法がさまざまな他の水素結合系結晶に対してTS相互作用カットにより分子間水素結合の非線形光学効果の影響を見積もるための一般的手法となる可能性を示唆しており、物質に大きなNLO特性を持たせるようなパッキングのさせ方について設計指針を与えうると期待できる。Ureaのα、Bの他テンソル要素、また他の分子性結晶における分子間相互作用効果など詳細に関しては当日発表する。



Fig. 4 Urea クラスターのカット部位

α _{zz} (a.u.)	HF/3-21G	HF/6-31G	HF/6-31G*	HF/6-31G**	MP2/3-21G	MP2/6-31G	MP2/6-31G*	MP2/6-31G**
Dimer full interaction	61.10(13.5)	65.00(10.4)	65.92(12.1)	66.70(12.1)	68.04(16.9)	73.98(14.2)	73.94(15.0)	74.99(15.2)
Dimer TS Cut	57.73(7.2)	62.64(6.4)	64.22(9.2)	65.43(9.9)	63.69(9.5)	70.31(8.5)	71.32(10.9)	72.78(11.8)
Monomer × 2	53.83	58.88	58.83	59.52	58.19	64.77	64.32	65.12
transverse								
α _{zz} (a.u.)	HF/3-21G	HF/6-31G	HF/6-31G*	HF/6-31G**	MP2/3-21G	MP2/6-31G	MP2/6-31G*	MP2/6-31G**
Trimer full interaction	81.22(2.0)	87.66(1.5)	87.88(1.7)	88.91(1.5)	88.95(2.7)	97.43(2.0)	96.72(2.1)	97.96(1.9)
Trimer TS Cut	79.65(-1.4)	86.38(-2.2)	86.45(-2.0)	87.60(-1.9)	86.58(-0.8)	95.55(-1.7)	94.77(-1.8)	96.16(-1.6)
Monomer × 3	80.75	88.32	88.25	89.28	87.28	97.16	96.47	97.67
linear								
β ₂₂₂ (a.u.)	HF/3-21G	HF/6-31G	HF/6-31G*	HF/6-31G**	MP2/3-21G	MP2/6-31G	MP2/6-31G*	MP2/6-31G**
Dimer full interaction	128.2(-15.9)	161.3(-8.4)	141.6(-13.5)	143.7(-12.8)	84.90(-37.0)	133.8(-18.6)	136.3(-23.0)	136.4(-22.2)
Dimer TS Cut	177.7(16.6)	174.7(-0.8)	133.7(-18.3)	123.0(-25.4)	161.9(20.1)	171.5(4.4)	163.3(-7.7)	149.9(-14.5)
Monomer × 2	152.4	176.1	163.7	164.8	134.8	164.3	176.9	175.3
transverse								
β ₂₂₂ (a.u.)	HF/3-21G	HF/6-31G	HF/6-31G*	HF/6-31G**	MP2/3-21G	MP2/6-31G	MP2/6-31G*	MP2/6-31G**
Trimer full interaction	93.93(23.3)	105.2(19.5)	99.30(21.3)	99.63(20.9)	98.88(45.1)	109.5(33.6)	116.5(31.9)	113.8(37.4)
Trimer TS Cut	83.11(9.1)	97.37(10.6)	93.00(13.6)	93.70(13.7)	75.27(10.4)	85.47(4.3)	96.64(9.4)	92.63(11.8)
Monomer	76.18	88.05	81.84	82.38	68.15	81.95	88.35	82.82

Table 1 TS 相互作用カットによる α 、 β の変化

参考文献

¹(a) A. Imamura, Y. Aoki, and K. Maekawa, J. Chem. Phys., 95, 5419 (1991); (b) F. L. Gu, Y. Aoki, J. Korchowiec, A. Imamura, and B. Kirtman, J. Chem. Phys., 121, 10385 (2004); (c) 特願 2004-279278,青木他; (d)特願 2004-279315,青木他; (e)J. Korchowiec, F. L. Gu, A. Imamura, B. Kirtman, and Y. Aoki, Int. J. Quantum Chem., 102, 785(2005)

²F. L. Gu, Y. Aoki, A. Imamura, D. M. Bishop, and B. Kirtman, Mol. Phys., 101, 1487 (2003).
³ 大西、F. L. Gu、青木、分子構造総合討論会 2004.

⁴ (a)A. Imamura, H. Sugiyama, Y. Orimoto, and Y. Aoki, Int. J. Quantum Chem., 74, 761 (1999); (b)Y. Orimoto and Y. Aoki, Int. J. Quantum Chem., 92, 355(2003); (c)特願 2004-049840, 青木他; (d)Y. Orimoto, K. Naka and Y. Aoki, Int. J. Quantum Chem., in press.